

SPECIFICHE TECNICHE

CIG: Z132E7662F

"target in Au-Pd per metallizzazione campioni per analisi SEM"

Sputtering target Au(80)-Pd(20) dimensioni 63 mm (diametro) x 0.2 mm (spessore).

Nel documento in allegato è evidenziato il prodotto ottimale, con la quotazione più recente inviataci.

Il Responsabile del Procedimento
(Person in charge of the procedure)

LEONELLO SERVOLI

